

**Министерство Образования Азербайджанской Республики  
Сумгайитский Государственный Университет  
Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство  
Национальная Академия Авиации**

## **ТРУДЫ**

**ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ**

**МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
И ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ**

**МЭПП-2003  
Баку-Сумгайт**

**БАКУ – «МУТАРДЖИМ» - 2003**

with the following initial data, i.e.  $n=10^{17} \text{ cm}^{-3}$ , the sample width  $d=22 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ ,  $b=20$ ,  $\mu_0=6,5 \cdot 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ .

The experimental measurements of the GMR element sensitivity have been carried out for the samples with a deep trap level concentration at  $N_t=(2 \pm 9)10^{16} \text{ cm}^{-3}$  for two values of the film thickness,  $t=4 \mu\text{m}$  and  $7 \mu\text{m}$ . The GMR elements with  $4 \mu\text{m}$  of thickness and the deep trap level concentration of  $9 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  have the highest sensitivity because with such a film thickness the depletion substrate-film n-v junction is propagated through the whole film thickness and the conditions for maximum sensitivity are created. The samples with a high film thickness ( $7 \mu\text{m}$ ) and a low concentration of deep trap levels ( $N_t=2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ) have a minimal sensitivity.

Thus, on the one hand, the GMR effect allows developing the magnetosensitive elements on the base of heterostructures, and the other hand; it allows investigating the interface between the films that can be used in production of integral schemes for express-control technological processes.

1.Abdullayev A.G., Kasimov F.D. Elektronnaya tekhnika, Moscow, Ser.3. "Microelektronika", 1988, No 3, pp.71-72..

2.Guseinov Ya.Yu., Kasimov F.D., Kemerchev G.P. "Fizika", (Azerbaijan National Academy of Sciences), Baku, 1999, V.5, No3, pp.20-23.

## АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАДИОЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО-НЕУСТОЙЧИВЫХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ

Д.т.н. Н.А.Филинук, д.т.н. Д.В. Гаврилов

Винницкий национальный технический университет, Украина

[filinuk@vstu.vinnica.ua](mailto:filinuk@vstu.vinnica.ua)

Потенциально-неустойчивый четырехполюсник является базовым обобщенным элементом негатроники. Его свойства принято характеризовать рядом рабочих параметров [1]: инвариантным коэффициентом устойчивости  $K_y$ ; минимально-достижимым действительным иммитансом  $\text{Re}W_{min}$ ; максимально-достижимым коэффициентом усиления на границе устойчивости  $K_{us}$ ; коэффициентом невзаимности  $K_z$ ; предельной частотой  $f_p$ . В настоящее время разработаны различные радиочастотные методы измерения этих параметров. Выбор метода зависит от простоты его реализации и точности получаемых результатов. В данной работе анализируются результаты исследований метрологических характеристик этих методов.

Для измерения инвариантного коэффициента устойчивости наиболее широко используется три метода, использующих результаты измерения: имми-

тансных  $W$ -параметров,  $K_{y_{\text{ст}}} = \frac{2 \operatorname{Re} W_{11} \cdot \operatorname{Re} W_{22} - \operatorname{Re}(W_{12} \cdot W_{21})}{|W_{12} \cdot W_{21}|}$ ; прямого  $K_{\text{ном2}}$  и обратного  $K_{\text{ном12}}$  номинальных коэффициентов передачи,  $K_{y_{\text{ст}}} = \frac{1 + K_{\text{ном12}} \cdot K_{\text{ном21}}}{2 \sqrt{K_{\text{ном12}} \cdot K_{\text{ном21}}}}$  мощности сигнала, выделяемой в нагрузке при прямом и инверсном включении четырехполюсника и постоянной мощности генератора,  $K_{y_{\text{ст}}} = \frac{P_r^2 + P_{11} \cdot P_{12}}{2P_r \cdot \sqrt{P_{11} \cdot P_{12}}}$ . При использовании первого метода относительная среднеквадратичная погрешность составляет 5% в случае, когда значение  $|W_{12}|$  и  $|W_{21}|$  превышает 100 единиц и резко возрастает с уменьшением значений этих параметров. Аналогичная закономерность наблюдается и при использовании второго метода. Наиболее точным является третий метод, обеспечивающий измерение  $K_y$  с погрешностью 0,1÷8%.

Определение минимально-достижимого иммитанса  $\operatorname{Re} W_{\min}$  возможно по результатам измерения:  $W$ -параметров четырехполюсника,  $\operatorname{Re} W_{\text{ст},\min} = \operatorname{Re} W_{11} - \frac{W_{12} \cdot W_{21} + \operatorname{Re}(W_{12} \cdot W_{21})}{2 \cdot \operatorname{Re} W_{22}}$ ; инвариантных коэффициентов устойчивости четырехполюсника  $K_{y1}$  и  $K_{y2}$  с включенными на его входе (выходе) известными иммитансами,  $\operatorname{Re} W_{\text{ст},\min} = \frac{(K_{y2} - 1) \cdot \operatorname{Re} W_1 - (K_{y1} - 1) \cdot \operatorname{Re} W_2}{K_{y1} - K_{y2}}$ ; комбинации инвариантного коэффициента устойчивости  $K_y$  и значений  $|W_{12}W_{21}|$ ,  $\operatorname{Re} W_{22}$ ,  $\operatorname{Re} W_{\text{ст},\min} = \frac{|W_{12} \cdot W_{21}| \cdot (1 - K_{y,\text{ст}})}{2 \operatorname{Re} W_{22}}$ . При использовании первого метода погрешность измерения находится в пределах (1,5÷2,5%) при условии измерения  $W$ -параметров четырехполюсника с погрешностью не превышающей 5%, что практически трудно реализуемо в диапазоне высоких и сверхвысоких частот. Второй метод эффективен при условии большой разности значений  $K_{y1}$  и  $K_{y2}$ . Когда эта разница стремится к нулю, среднеквадратичная погрешность стремится к бесконечности. Третий метод обеспечивает измерение  $\operatorname{Re} W_{\min}$  с погрешностью 3% при  $K_y=1,5$ .

Максимально-достижимый коэффициент усиления  $K_{ms}$  может быть определен: через иммитансные параметры прямой  $W_{21}$  и обратной  $W_{12}$  передачи четырехполюсника,  $K_{ms} = |W_{21}/W_{12}|$ ; через мощность сигнала прошедшего через четырехполюсник при его прямом  $P_{21}$  и инверсном  $P_{12}$  включении,  $K_{ms} = \sqrt{P_{21}/P_{12}}$ ; по значениям иммитансов  $Z_2$  и  $Z_1$  обеспечивающих нейтрализацию передачи сигнала через четырехполюсник при его прямом ( $Z_2$ ) и инверсном ( $Z_1$ ) включении,  $K_{ms} = |Z_2/Z_1|$ . При использовании первого метода, когда  $W_{21} \rightarrow 0$ , а  $W_{12} \rightarrow \infty$ , погрешность также возрастает до бесконечности. Аналогично и для третьего метода. Максимальная среднеквадратичная погрешность второго метода не превышает 0,3% при изменении  $P_{12}$  и  $P_{21}$  в широких пределах, что указывает на перспективность этого метода.

Измерение коэффициента невзаимности потенциально-неустойчивого четырехполюсника осуществляется путем измерения  $\text{Re}W_{\min,ax}$  и  $\text{Re}W_{\min,вых}$ , с использованием одного из вышеперечисленных методов ( $K_a = \text{Re}W_{\min,вых}/\text{Re}W_{\min,ax}$ ), или с использованием значений радиусов иммитансных окружностей по входу  $r_{ax}$  и выходу  $r_{вых}$  ( $K_a = r_{вых}/r_{ax}$ ).

В первом случае значение погрешности в значительной степени зависит от величины  $\text{Re}W_{\min,ax}$ , с уменьшением которой наблюдается значительный рост погрешности. При  $\text{Re}W_{\min,ax} \rightarrow 0$ , погрешность стремится к бесконечности. Использование радиусов иммитансных окружностей обеспечивает измерение  $K_a$  с погрешностью не превышающей 7% в дециметровом диапазоне частот.

Существует три основных метода измерения предельной частоты потенциально-неустойчивого четырехполюсника - по результатам измерения:  $K_{ms}$  в различных схемах включения,

$$f_n = 0,5 f_{\text{рез}} \cdot \sqrt{K_{ms}^K \cdot K_{ms}^B};$$

$K_y$  или  $\text{Re}W_{\min}$  на двух частотах  $f_1$  и  $f_2$  вблизи  $f_n$ ,

$$f_n = \frac{f_2 K_{y1} + f_1 K_{y2}}{K_{y1} + K_{y2}};$$

$$f_n = \frac{f_2 \text{Re}W_{\min,1} + f_1 \text{Re}W_{\min,2}}{\text{Re}W_{\min,1} + \text{Re}W_{\min,2}}.$$

Погрешность первого метода, рассмотренная для одного частного случая, составляет 30%, что указывает на возможность использования его для осуществления качественной оценки. Второй и третий метод являются равноценными и их методическая погрешность не превышает 4%.

1. Филипюк Н.А. Активные СВЧ фильтры на транзисторах. -М.: Радио и связь,

## СТРУКТУРЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ Р - П ПЕРЕХОДОМ И ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР НА ЕГО ОСНОВЕ

К.Ф.-м.н. Г.П.Ильченко

Кубанский Государственный Университет, г. Краснодар, Россия

e-mail: [mbs@sem.uniph.kuban.ru](mailto:mbs@sem.uniph.kuban.ru)

В поверхностно-барьерной неустойчивости тока (ПБНТ), возникающей в структурах с распределенным р – п – переходом и активным контактом (АК), существенную роль играет накопление неосновных носителей в п-области (базе) структуры вблизи АК.

Исследования динамики накопления дырок в процессе ПБНТ показали, что скорость их накопления непостоянна: в начале периода колебаний она близка к нулю, а в конце – достигает максимального значения. Причем соотношение вкладов экстракции и инжекции в течение периода. Установлено, что эти особенности накопления обусловлены изменением смещения р – п – перехода.